(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-211110 (P2002-211110A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I		テーマコート ゙(参考)
B 4 1 M	5/00	B 4 1 M	5/00 B	2 C 0 5 6
B 4 1 J	2/01	C 0 9 D	11/00	2H086
C 0 9 D	11/00	В41 Ј	3/04 1 0 1 Y	4J039

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特顧2001-7411(P2001-7411)	(71)出願人 000000387 旭電化工業株式会社
(22)出願日	平成13年1月16日(2001.1.16)	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号
		(72)発明者 南部 洋子
		埼玉県浦和市白幡 5 丁目 2 番13号 旭電化
		工 業株式会社内
		(72)発明者 車谷 治樹
		埼玉県浦和市白幡 5 丁目 2 番13号 旭電化
		工業株式会社内
		(74)代理人 100076532
		弁理士 羽鳥 修
		最終頁に続く

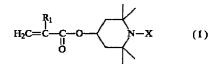
(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用耐光性付与剤

(57)【要約】

【課題】 インクジェット記録における記録画像に充分な耐光性を与える耐光性付与剤を提供する。

【解決手段】 下記一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物と少なくとも1種の他の重合性モノマーとを共重合させて得られるポリマーからなるインクジェット記録用耐光性付与剤。

【化1】



(式中、 R_1 は、水素原子又は炭素数 $1\sim8$ のアルキル基を表し、Xは、オキシル基、-OY基を表し、Yは、モノイソシアネート化合物から誘導される基を表す)

卜記録用耐光性付与剤。

(式中、R1は、水素原子又は炭素数1~8のアルキル

【請求項2】 上記一般式(I)において、Xで表され

る基がオキシル基である請求項1に記載のインクジェッ

基を表し、Xは、オキシル基、-OY基を表し、Yは、 モノイソシアネート化合物から誘導される基を表す)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物と少なくとも1種の他の重合性モノマーとを共重合させて得られるポリマーからなるインクジェット記録用耐光性付与剤。

【化1】

(式中、 R_2 は、各々独立に水素原子又は炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基を表し、 R_3 は、炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基を表し、 R_4 は、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基又は炭素数 $2\sim 4$ のアルキレンオキシ基を表し、 R_6 は、水酸基、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基又は-N (R') $_2$ を表し、R' は、 R_3 と同様の基を表し、n は、 $1\sim 1$ の整数を表し、A n ーはアニオンを表し、C a t + はカチオンを表す)

【請求項4】 数平均分子量が700~25000の範囲にある請求項1~3のいずれかに記載のインクジェット記録用耐光性付与剤。

【請求項5】 下記式(II)で表されるヒンダードアミン基の含有量が、耐光性付与剤に対して10~75質量%である請求項1~4のいずれかに記載のインクジェット記録用耐光性付与剤。

【化3】

(式中、Xは、一般式(I)と同様の基を表す) 【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載のインク ジェット記録用耐光性付与剤を含有する塗工剤によりインク受理層が形成されているインクジェット記録用紙。

【請求項7】 請求項 $1\sim5$ のいずれかに記載のインクジェット記録用耐光性付与剤を含有したインクジェット記録用インク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記録における記録画像に、耐光性を付与するインクジェット用耐光性付与剤に関し、詳しくは、特定の重合性ヒンダードアミン化合物と他の重合性モノマーとを重合させて得られるポリマーからなるインクジェット記録用耐光性付与剤に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】インクジェット記録方式は、ノズルから高速で射出したインク液滴を被記録材料に付着させて記録する方式であり、フルカラー化が容易なことや記録騒音が低い等の特徴を有する。この方式では、インクジェットノズルに目詰まりを生じないこと、鮮やかな色調を有すること等の条件が要求されるので、使用するインクの染料は、耐候性に優れた染料を選択することができないのが現状である。該インク染料は、インク吸収性に富むように工夫された上

質紙や表面に多孔性顔料を塗工したインクジェット記録 用紙と共に用いられるが、インクジェット記録用紙に記 録された記録画像は耐候性が充分ではなく、特に光によ り変色、褪色が生じる問題点がある。

【0003】耐光性に優れた画像を得るために、特開平8-112964号公報、特開平8-132727号公報に開示されたように、記録層に水溶性インクの染料と錯体を形成する金属塩の添加が挙げられている。しかし、金属塩の添加だけでは、染料の発色性のバランスが取りにくい問題がある。

【0004】また、記録画像の耐光性を改良する目的でインクジェット記録用紙に各種耐光性材料を使用する方法が報告されている。例えば、特開昭57-87988号公報、特開昭57-87989号公報には、紫外線吸収剤や酸化防止剤の使用が報告されており、特公平4-34512号公報、特開2000-280611号公報には、ヒンダードアミン系化合物を含有することが開示されているが、記録後の記録部の耐光性に関する性能が充分ではなかった。

【0005】従って、本発明の目的は、インクジェット 記録における記録画像に充分な耐光性を与える耐光性付 与剤を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、検討を重ねた結果、耐光性を付与する特定のヒンダードアミン基を有するボリマーが、上記課題を解決し得ることを知見し、本発明に到達した。

【0007】本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、下記一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物と少なくとも1種の他の重合性モノマーとを共重合させて得られるポリマーからなるインクジェット記録用耐光性付与剤、並びに該耐光性付与剤を用いたインクジェット記録用紙及びインクジェット用インクを提供するものである。

【化4】

(式中、 R_1 は、水素原子又は炭素数 $1\sim8$ のアルキル基を表し、Xは、オキシル基、-OY基を表し、Yは、モノイソシアネート化合物から誘導される基を表す)【0008】

【発明の実施の形態】本発明に係る上記一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物において、 R_1 で表される炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第三アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、ヘプチル、イ

ソヘプチル、第三ヘプチル、n-オクチル、イソオクチル、第三オクチル、2-エチルヘキシル等が挙げられる。

【0009】また、Xで表される基は、オキシル基又はモノイソシアネート化合物から誘導される-OY基である。オキシル基とは、安定化されたラジカルO・のことであり、該基は、一般的なヒンダードアミン基を構成する基である水素基、アルキル基、アルコキシ基と比較して優れた耐光性付与能力を与えるものである。-OY基は、オキシル基の前駆体であり、該基は、加熱等で容易にオキシル基に変換される。Xが-OY基の場合も耐光性付与効果を有しているので変換しないで用いてもよい。

【0010】上記一〇Y基のYを導入するモノイソシアネート化合物としては、例えば、メチルスルホニルイソシアネート、メチルイソシアネート、エチルイソシアネート、プロピルイソシアネート、ブチルイソシアネート、ヘキシルイソシアネート、オクチルイソシアネート、ヘキサデシルイソシアネート、オクタデシルイソシアネート等の脂肪族イソシアネート、カルエンスルホニルイソシアネート等の指案イソシアネート類、シクロヘキシルイソシアネート等の指環族イソシアネート類等が挙げられる。

【0011】また、トリレンジイソシアネート、ジフェ ニルメタンー4,4'ージイソシアネート、pーフェニ レンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、 1,5-ナフチレンジイソシアネート、3,3'-ジメ チルジフェニルー4,4'ージイソシアネート、ジアニ シジンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイ ソシアネート等の芳香族ジイソシアネート類、イソホロ ンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンー4、 4' -ジイソシアネート、トランス-1, 4-シクロへ キシルジイソシアネート、ノルボルネンジイソシアネー ト等の脂環式ジイソシアネート類、1,6-ヘキサメチ レンジイソシアネート、2,2,4及び/又は(2, 4,4)-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネー ト、リシンジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネー ト類等のジイソシアネート化合物の一方のイソシアネー ト基をイソシアネート官能性基を一つ有する化合物で封 止したものが挙げられる。

【0012】上記のイソシアネート官能性基を一つ有する化合物としては、水酸基を有するものとしてアルコール類、フェノール類が挙げられ、アミノ基を有するものとして脂肪族アミン、芳香族アミン等が挙げられ、カルボキシル基を有するものとして脂肪族有機酸、芳香族有機酸等が挙げられる。

【0013】上記のモノイソシアネート化合物のなかで も、脂肪族イソシアネート、芳香族イソシアネート、脂 環族イソシアネートが低コストであり、除去が容易であるので好ましく、脂肪族イソシアネート、芳香族イソシアネートがより好ましい。

【0014】本発明に係る上記一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物において、Xがオキシル基のものは、1-オキシル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジノールと(2-アルキル)アクリル酸とのエステル化反応により得られ、Xが-OY基のものは、Xがオキシル基のもののオキシル基を還元により1-ヒドロキシ基に変換した後、モノイソシアネート化合物と反応させることで得られる。

【0015】本発明に係る一般式(Ⅰ)で表されるモノ マーと共重合可能な他の重合性モノマーとしては、末端 に少なくとも1つ二重結合を有するものが好ましい。例 えば、α-エチレン、プロピレン等のオレフィン類、ス チレン、αーメチルスチレン、ビニルトルエン等のスチ レン類、酢酸ビニル、酢酸アリル等の脂肪酸のエチレン 性不飽和エステル類、アクリル酸、メタクリル酸、2-アルキルプロペン酸等の不飽和カルボン酸類及びその 塩、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ベンジ ルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、アル コキシポリエチレングリコールアクリレート、アクリロ イルモルホリン等のアクリル酸エステル類、メチルメタ クリレート、エチルメタクリレート、ベンジルメタクリ レート、ヒドロキシエチルメタクリレート、アルコキシ ポリエチレングリコールメタクリレート、メタクリロイ ルモルホリン等のメタクリル酸エステル類、アクリルア ミド、N-アルキルアクリルアミド、ジアルキルアクリ ルアミド等のアクリルアミド類、メタクリルアミド、N

アルキルメタクリルアミド、ジアルキルメタクリルア ミド等のメタクリルアミド類、4-ビニルピリジン、ア クリロニトリル、Nービニルピロリドン、Nービニルイ ミダゾール、4ービニルピリジン等のモノエチレン性不 飽和化合物、ブタジエン、イソプレン等のジエン類、ジ ビニルベンゼン、ペンタエリスリトールテトラメタクリ レート等の多エチレン性不飽和化合物、フタル酸ジアリ ル等のアリル化合物、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メタクリロキシエチルフェニル)-2H-ベンゾトリア ゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-アクリロキシ エチルフェニル)-2H-ベンゾトリアゾール等の紫外 線吸収性を有する官能基を含むモノマー等、ジアルキル ジアリルアンモニウム塩、(メタ)アクリル酸4級アン モニウム、(メタ)アクリル酸アミド4級アミノエステ ル、(メタ)アクリル酸アミド4級アンモニウム、ビニ ルベンジルアルキルアンモニウム等の4級窒素原子を有 する重合性モノマー又はその塩、ビニルベンゼンスルホ ン酸ナトリウム、ビニルトルエンスルホン酸ナトリウム 等のビニルベンゼンスルホン酸の塩等を挙げることがで きる。但し、これらのモノマーは全てのものが、全ての 条件で使用できるのではなく、使用される条件に応じて 適宜選択して使用される。

【0016】上記の好ましい重合性モノマーの中でも下記一般式 $(A) \sim (J)$ で表されるものが、インクジェット記録画像に影響を与えることなく、優れた耐光性付与効果を有するのでより好ましい。

[0017]

【化5】

(式中、 R_2 は、各々独立に水素原子又は炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基を表し、 R_3 は、炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基を表し、 R_4 は、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表し、 R_5 は、炭素数 $1\sim 4$ のアルキレン基又は炭素数 $2\sim 4$ のアルキレンオキシ基を表し、 R_6 は、水酸基、炭素数

 $1\sim 4$ のアルキル基又は-N(R') $_2$ を表し、R'は、 R_8 と同様の基を表し、nは、 $1\sim 10$ の整数を表し、A n $^-$ はアニオンを表し、C a t $^+$ はカチオンを表す)

【0018】上記式において、 R_2 、 R_3 、R'で表さ

れる炭素数1~8のアルキル基としては、上記記載のR 」と同様のものが挙げられ、R』又はR。で表される炭 素数1~4のアルキル基としては、メチル、エチル、プ ロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチ ル、イソブチルが挙げられ、R₅で表される炭素数1~ 4のアルキレン基としては、メチレン、エチレン、メチ ルエチレン、ジメチルエチレン、プロピレン、メチルプ ロピレン、2-メチルプロピレン、ブチレンが挙げら れ、Anで表されるアニオンとしては、塩素アニオ ン、臭素アニオン、ヨウ素アニオン、フッ素アニオン等 のハロゲンアニオン;過塩素酸アニオン、塩素酸アニオ ン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニオン、六 フッ化アンチモンアニオン、四フッ化ホウ素アニオン等 の無機系アニオン、ベンゼンスルホン酸アニオン、トル エンスルホン酸アニオン、トリフルオロメタンスルホン 酸アニオン等の有機スルホン酸アニオン; オクチルリン 酸アニオン、ドデシルリン酸アニオン、オクタデシルリ ン酸アニオン、フェニルリン酸アニオン、ノニルフェニ ルリン酸アニオン、2,2'-メチレンビス(4,6-ジ第三ブチルフェニル) ホスホン酸アニオン等の有機リ ン酸系アニオン等が挙げられ、Саt+ で表されるカチ オンとしては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウ ム等の1属元素イオン、4級アンモニウムカチオン等が 挙げられる。

【0019】また、上記の本発明に係る一般式(I)で表されるモノマーと共重合可能な他の重合性モノマー中に酸性基、塩基性基が含まれている場合、これらは中和処理されていてもよい。中和処理は、モノマーの段階で行ってもよく、重合後に行ってもよい。

【0020】一般式(I)で表される重合性ヒンダードアミン化合物と少なくとも1種の他の重合性モノマーとを共重合させる方法としては、種々の重合方法、例えば溶液重合、乳化重合、逆相乳化重合、懸濁重合、塊状重合、沈殿重合等が挙げられ、これらの重合の開始方法は、ラジカル重合法、熱重合法、カチオン重合法、アニオン重合法、光又は放射線を照射する方法等がある。本発明に係る共重合体の場合は、イオン性基の有無に拘わらず重合が可能であるのでラジカル重合法が好ましい。【0021】本発明のインクジェット記録用耐光性付与剤において、その分子量は、特に制限されることができる。数平均分子量が700より小さいと揮散して耐光性効果の持続性が損なわれる場合があり、25000を超えると溶解性や分散性が悪化して作業性に問題を生じる場合が

【0022】また、本発明のインクジェット記録用耐光性付与剤において、光安定性を付与する基である下記式(II)で表されるヒンダードアミン基の含有量は特に制限されることなく任意の値を選択できる。耐光性付与剤

あるので700~25000が好ましく、1000~2

0000がより好ましい。

に対して10質量%より小さいと充分な耐光性が発揮されない場合があり、75質量%より大きいと着色して記録画像の色調に影響を及ぼす場合があるので $10\sim75$ 質量%が好ましく、 $20\sim60$ 質量%がより好ましい。

[0023]

【化6】

(式中、Xは、一般式(I)と同様の基を表す)

【0024】本発明のインクジェット記録用耐光性付与 剤においてその使用方法は、記録画像に対して耐光性を 与え得る方法であれば、特に制限を受けず、インクジェット ット用インクに用いてもよく、インクジェット記録が施 される紙材、布材、樹脂材、木材等の被記録基材に用い てもよく、記録された画像に後から用いてもよい。例え ば、インクジェット記録用紙に用いる場合は、インク受 理層を形成する塗工剤に添加使用して用いることができ る。

【0025】本発明の耐光性付与剤は、記録画像の耐光性をさらに上げるために用いられる酸化防止剤及び紫外線吸収剤やその他の添加剤と併用して用いてもよい。

【0026】上記の酸化防止剤としては、熱や酸素によ る酸化を防止するフェノール系、リン系、硫黄系の酸化 防止剤等が挙げられる。フェノール系酸化防止剤として は、モノフェノール系:2,6-ジーセーブチルーpー クレゾール、ブチル化ヒドロキシア二ソール、2,6-ジーt-ブチルー4-エチルフェノール、ステアリルー $\beta - (3, 5 - \vec{y} - t - \vec{y} + \vec{y}) - 4 - t + \vec{y} + \vec{y$ ル)プロピオネート、ビスフェノール系:2,2'-メ チレンビス (4-メチルー6-t-ブチルフェノー ル)、2,2'ーメチレンビス(4-エチルー6-t-ブチルフェノール)、4,4'ーチオビス(3-メチル ビス(3-メチルー6-t-ブチルフェノール等、高分 子型フェノール系:1,1,3-トリス(2-メチルー 4-ヒドロキシー5-t-ブチルフェノール)ブタン、 1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5 ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジル)ベンゼ ン、テトラキスー(メチレンー3-(3'5'-ジーt ーブチルー4′ーヒドロキシフェニル)プロピオネー ト) メタン、ビス(3,3'-ビス-(4'-ヒドロキ シー3'-tーブチルフェニル)ブチリックアシッド) グリコールエステル、1,3,5-トリス(3',5' ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンジル)ーSー トリアジン-2, 4, 6-(1H, 3H, 5H)トリオ ン、トコフェノール(類)等が挙げられる。硫黄系酸化 防止剤としては、ジラウリル3,3'ーチオジプロピオ ネート、ジミリスチル3,3'ーチオジプロピオネー

ト、ジステアリル3、3'ーチオジプロピオネート等が 挙げられる。リン系酸化防止剤としては、トリフェニル ホスファイト、ジフェニルイソデシルホスファイト、フ ェニルジイソデシルホスファイト、4,4'-ブチリデ ンービス(3-メチルー6-t-ブチルフェニルジトリ デシル) ホスファイト、サイクリックネオペンタンテト ライルビス(オクタデシルホスファイト)、トリス(ノ ニルフェニル) ホスファイト、トリス(モノ及び/又は ジノニルフェニル) ホスファイト、ジイソデシルペンタ エリスリトールジフォスファイト、9,10-ジヒドロ -9-オキサー10-ホスファフェナントレン-10-オキサイド、10-(3,5-ジーt-ブチル-4-ヒ ドロキシベンジル)-9,10-ジヒドロ-9-オキサ -10-ホスファフェナントレン-10-オキサイド、 10-デシロキシ-9,10-ジヒドロ-9-オキサー 10-ホスファフェナントレン、トリス(2,4-ジー t-ブチルフェニル) ホスファイト、サイクリックネオ ペンタンテトライルビス(2,4-ジーt-ブチルフェ ニル) ホスファイト、サイクリックネオペンタンテトラ イルビス(2,6-ジーt-ブチル-4-メチルフェニ ル) ホスファイト、2, 2-メチレンビス(4,6-ジ - t - ブチルフェニル)オクチルホスファイト等の公知 のものが挙げられる。

【0027】紫外線吸収剤としては、有機系、無機系の ものが適宜選択される。有機系の紫外線吸収剤として は、サリチル酸系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾ ール系、シアノアクリレート系等が使用可能である。サ リチル酸系としては、フェニルサリシレート、p‐te rtーブチルフェニルサリシレート、pーオクチルフェ ニルサリシレート等が挙げられる。ベンゾフェノン系と しては、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒ ドロキシー4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキ シー4ーオクトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー 4-ドデシルオキシベンゾフェノン、2,2'-ジヒド ロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒ ドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2ー ジヒドロキシー4ーメトキシー5ースルホベンゾフェノ ン等が挙げられる。ベンゾトリアゾール系としては、2 (2) ーヒドロキシー5) ーメチルフェニル) ベンゾ トリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-ter tーブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2' ーヒドロキシー3'ーtertーブチルー5'ーメチル フェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ・tertーブチ ルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロ キシー3', 5'ージ・tertーアミルフェニル)ベ ンゾトリアゾール、2-〔2'-ヒドロキシ-3'-(3", 4", 5", 6"ーテトラヒドロフタルイミド メチル) -5' -メチルフェニル〕 ベンゾトリアゾー ル、2,2-メチレンビス[4-(1,1,3,3-r)] トラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール〕等が挙げられる。シアノアクリレート系としては、2-エチルヘキシル-2-シアノ-3,3'-ジフェニルアクリレート、エチル-2-シアノ-3,3'-ジフェニルアクリレート等の公知のものが挙げられる。無機系の紫外線吸収剤としては、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化チタン、酸化イットリウム等の遷移金属酸化物が適宜使用される。

【0028】その他の添加剤としては、分散剤、増粘剤、消泡剤、着色剤、帯電防止剤、防腐剤、顔料等が挙げられる。

[0029]

【実施例】以下、製造例、評価例等により、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらにより何ら制限されるものではない。

【0030】[合成例1]

< 重合性ヒンダードアミン化合物(N-フェニルカルバ モイルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピ ペリジルメタクリレート)の合成>窒素置換した反応用 フラスコに、1-オキシル-2, 2, 6, 6-テトラメチルー4ーピペリジノール200g、メチルメタクリレ ート465g、IPソルベント1620を400m1を 仕込み、80℃でオルトチタン酸イソプロピル3gを滴 下し、生成するメタノールと過剰分のメチルメタクリレ ートとを共沸留去しながら80~120℃で10時間反 応させた。室温まで冷却後、反応系にトルエン500m 1、水500m1を加え撹拌して、生成した酸化チタン を沪別し、水相を廃棄して得られた有機相を2回水洗し た後、脱溶媒して融点79℃の中間体の結晶209gを 得た。窒素置換した反応用フラスコに、この中間体20 0g、N, N'ージメチルアセトアミド600gを仕込 み、アスコルビン酸ナトリウム99gを溶解した25% 水溶液を滴下し、1時間撹拌した。4℃以下で脱気した 水を2000g加えて析出させた固相を沪取し、冷水洗 浄した後、70℃で真空乾燥し、融点85℃の結晶を得

【0031】窒素置換した反応用フラスコに、上記で得た結晶195g、トルエン800m1を仕込み、フェニルイソシアネート115gを滴下し、25℃で1時間撹拌した。得られた沈殿を沪別し、これをメタノールで再結晶して結晶260gを得た。

【0032】この結晶について、以下の分析を行い、Nーフェニルカルバモイルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレートであることを確認した。

【0033】(分析結果)

融点: 181℃、IR (cm⁻¹): 3256 (-N H)、1709 (COOR)、1597 (ビニル)、H -NMR: (1.2~2.3、m、19H) (5.0~ 5.4、m、1H)、(5.6~6.1、m、2H) (7.0~7.5、m、5H)(8.7、br、1H) 【0034】[製造例1]

(ポリマー1の合成) 窒素置換した反応用フラスコに、N-ブチルカルバモイルオキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレート30.0g、アクリル酸13.2g、ジメチルホルムアミド175g、2, 2'ーアゾビスイソブチルニトリル1.35gを仕込み、80℃で4時間撹拌した後、反応液をヘキサン900m1に撹拌しながら滴下して析出させた固相を取り出し、37.2gのポリマー1を得た。

【0035】[製造例2]

(ポリマー2の合成)上記で得られたポリマー1 2 7.0 gをジメチルホルムアミド100 gに溶解して1 20℃で10時間撹拌した。室温まで冷却した後、反応液を酢酸エチル500m1に滴下して析出させた固相を取り出し、20.1 gのポリマー2を得た。

【0036】[製造例3]

(ボリマー3の合成)上記で得られたボリマー2 1 1.0gを水に溶かした水溶液に炭酸ナトリウム2.2 gを加え反応させた後、水を留去して得られた固相を取 り出し、11.3gのボリマー3を得た。

【0037】[製造例4]

(ボリマー4の合成) 窒素置換した反応用フラスコに、N-ブチルカルバモイルオキシー2, 2, 6, 6- テトラメチルー4-ピペリジルメタクリレート10.0g、アクリルアミド2.1g、エチルメチルケトン50g、2, 2'-アゾビスイソブチルニトリル0.2gを仕込み、<math>80℃で8時間撹拌した後、室温まで冷却した後、反応液をヘキサン500m1に滴下して析出させた固相を取り出し、9.9gのポリマー4を得た。

【0038】[製造例5]

(ポリマー5の合成)上記で得られたポリマー4 7.3 gをイソブチルメチルケトン50 gに溶解させて、空気中120で10時間撹拌した。室温まで冷却した後、反応液をヘキサン300 m 1 に滴下して析出させた固相を取り出し、5.8 gのポリマー5を得た。

【0039】[製造例6]

(ポリマー6の合成)窒素置換した反応用フラスコに、Nーブチルカルバモイルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレート10.0g、4ービニルピリジン3.1g、エチルメチルケトン70g、2,2'ーアゾビスイソブチルニトリル0.2gを仕込み、80℃で8時間撹拌した後、室温まで冷却した後、反応液をヘキサン300mlに滴下して析出させた固相を取り出し、11.2gのポリマー6を得た。

【0040】「製造例7]

(ポリマー7の合成) 窒素置換した反応フラスコに、上記で得られたポリマー6 6.2 g、ジメチルホルムアミド50g、1 - ブロモプロパン3.0 gを仕込み、50℃で6時間撹拌した後、系内を空気で置換して120℃、10時間撹拌した。室温まで冷却した後、反応液をヘキサン300m1に滴下して析出させた固相を取り出し、6.0 gのポリマー7を得た。

【0041】[製造例8]

(ボリマー8の合成)窒素置換した反応フラスコに、Nーフェニルカルバモイルオキシー2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレート25.0g、2-(2-Xトキシエトキシ)エチルメタクリレート13.1g、エチルメチルケトン75g、2,2'ーアゾビスイソブチルニトリル0.46gを仕込み、80℃で8時間撹拌した後、室温まで冷却した後、反応液をへキサン300m1に滴下し析出させた固相を取り出し、イソブチルメチルケトンに溶解させ空気中120℃で10時間撹拌した。室温まで冷却した後、反応液を酢酸へキサン300m1に滴下して析出させた固相を取り出し、24.6gのポリマー8を得た

【0042】<ポリマー $1\sim8$ の分析>上記製造例 $1\sim8$ により得られたポリマー $1\sim8$ について、数平均分子量、CHNによる窒素含有量から算出したヒンダードアミン基(HALS)含量、IR分析をそれぞれ行った。結果を表1に記す。

[0043]

【表1】

1728(-OCONH-), 1595(ビリジン骨格)

1645(ビリジニウム塩)

1120 (C₂H₄0)

		性	数平均分子量	HALS含量 (質量%)	I R吸収 (cm-')
Ī		1	12200	5 0	3400, 1660 (-COOH), 1710 (-OCONH-)
		2	9700	4 0	3400, 1660 (-C00H)
	ボ	3	1100	3 5	1577 (-000-)
	IJ	4	4700	5 1	1665 (-CONH ₂), 1730 (-OCONH-)
١	マ	5	3700	4 0	1664 (-CONH ₂)

5 7

3 2

36

インクジェット記録用耐光性付与剤の分析

1000

1100

10000

【0044】 [評価例1] 下記の記録画像について、耐光性試験(キセノンランプ、63°C)による色差を測定した。結果を表2に示す。

7

【0045】(実施例1)上記の製造例で得られたインクジェット記録用耐光性付与剤であるポリマー3、7、8の2質量%水溶液、ポリマー5の2質量%メタノール溶液を、市販のインクジェット用紙にスプレーで塗布、自然乾燥させて作成した実施例用試験用紙をインクジェットプリンター(商品名:DeskJet815C、ヒューレトパッカード社製)にセットし、マゼンダ、イエロー、シアンをプリントした。

【0046】(比較例1)上記製造例において、N-ブ チルカルバモイルオキシ-2,2,6,6-テトラメチ ル-4-ピペリジルメタクリレートの代わりに、1-メ トキシー2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジルメタクリレートを用いたもの(比較例 $1-1\sim1-4$:表中ポリマーA-3、ポリマーA-5、ポリマーA-7、ポリマーA-8)、Nーブチルカルバモイルオキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレートの代わりに、1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピペリジルメタクリレートを用いたもの(比較例 $1-5\sim1-8$:表中ポリマーB-3、ポリマーB-5、ポリマーB-7、ポリマーB-8)、及び耐光性付与剤を無添加のもの(比較例1-9)について、実施例1と同様に2質量%の溶液を塗布した比較例用試験用紙にマゼンダ、イエロー、シアンをプリントした。

[0047]

【表2】

		7 MAGA P 20	マゼ	ンダ	イエロー		シアン	
	No.	耐光性付与剤	2 時間	8時間	2時間	8時間	2時間	8時間
	1-1	ポリマー3	3. 7	1 0. 5	0. 7	2. 0	6. 0	1 1, 0
実	1 - 2	ポリマー5	3. 8	1 1. 0	0. 6	2. 2	5. 9	1 0. 9
施	1-3	ポリマー7	3. 6	1 0. 1	0. 7	2. 3	6, 0	11.0
例	1-4	ポリマー8	3. 8	1 0. 9	0. 7	2, 1	6. 2	1 0.8
	1-1	ボリマーAー3	4. 1	1 2. 6	0. 9	2. 3	6. 6	1 2, 1
	1-2	ポリマーA-5	4, 2	1 2. 6	0.8	2. 4	6. 7	1 2, 0
比	1-1	ポリマーA-7	4. 1	12.8	0. 9	2. 4	7. 0	1 2. 3
1	1-4	ポリマーA-8	4. 0	1 2, 5	0.9	2, 5	7. 2	1 2. 3
較	1 - 5	ポリマーB-3	4. 5	1 3. 1	1.0	2. 4	7. 6	1 3. 5
	1 — 6	ポリマーB-5	4. 6	1 3. 3	1. 0	2. 4	7. 5	1 3. 4
例	1 – 7	ボリマーB-7	4. 4	1 3. 3	1. 1	2. 5	7. 6	1 3. 5
	1 - 8	ポリマーB - 8	4. 3	1 3. 4	1. 0	2. 4	7.8	1 3. 5
	1-9	_	5. 0	1 5. 5	1. 2	2. 5	8. 1	1 4. 1

【0048】 [評価例2] 以下の方法によりインク受容層を形成したインクジェット記録用紙を用いて、上記評価例1と同様に、マゼンダ、シアンについて評価した。結果を表3に示す。

【0049】(実施例2) 非晶性シリカ(商品名: Mizukasil P-78D、水澤化学工業社製) 100質量部、PVA(商品名: PVA-R-1130、クラレ社製) 40質量部、ポリマー7を20質量部を固形

分10質量%になるように水を加え溶解させた塗工液を 調製して、乾燥質量で $7g/m^2$ になるよう普通紙にダ イコーターで塗工して実施例試験用紙を作成した。

【0050】(比較例2)ポリマー7の代わりに、上記したポリマーA-7又はB-7を用い、実施例2と同様に比較例用試験用紙を作成した。

【0051】 【表3】

No.		耐光性付与剤	マゼ	ンダ	シアン	
			2時間	8時間	2時間	8時間
実施例 2 — 1		ポリマー7	3. 3	9. 7	5. 6	1 0. 1
比較	2-1	ポリマーA-7	3. 9	1 1.5	6. 8	1 2. 0
戦	2 – 2	ポリマーB-7	4. 1	1 2. 4	7. 4	1 2. 6

【0052】 [評価例3] 以下の方法によりインク受容層を形成したインクジェット記録用紙を用いて、上記評価例1と同様に、マゼンダ、シアンについて評価した。結果を表4に示す。

【0053】(実施例3)下記方法で得られたカチオン系水性ウレタン100質量部にポリビニルアルコール100質量部、非晶性シリカ(商品名:Mizukasi1P-78D、水澤化学工業社製)30質量部、表4に記載のポリマー15質量部を加えた後、水で希釈して固形分10質量%に調整して、乾燥質量で10g/m²になるよう普通紙にダイコーターで塗工して実施例用試験用紙を作成した。

【0054】(カチオン系水性ポリウレタンの調製)分子量1000のポリエチレングリコールモノメチルエーテルとヘキサメチレンジイソシアネートのヌレート三量化物とから得られるノニオン性ジイソシアネート2.7 モル、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート10.8モル、1,6-ヘキサンジオールとアジピン酸とイソフタル酸から得られる分子量1750のポリエステルポリール2.0モル及びN-メチルジエタノールアミン7.0を仕込み窒素気流下、N-メチルピロリドン溶媒中、90℃で2時間反応させて得られたプレポリマー溶液を、N-メチルジエタノールアミンと同モルの酢酸で中和し、この溶液を固形分30質量%となるように55

〇 p p mの消抱剤(フッ素系界面活性剤)水溶液に滴下して、カチオン系水性ポリウレタンを製造した。

除いて比較例用試験用紙を作成した。

【0056】

【0055】(比較例3)実施例3から耐光性付与剤を 【

【表4】

Na		耐光性付与剤	マゼ	ンダ	シアン	
			2時間	8時間	2時間	8時間
dz.	3-1	ポリマー3	3. 3	1 0. 4	5. 8	1 0. 3
実施例	3 – 2	ポリマー 5	3. 5	1 1. 2	5. 7	1 0. 5
	3-3	ポリマー8	3. 5	1 0. 1	5. 6	1 0. 0
上 較例 3 — 1			4. 8	1 5. 0	7. 8	1 3. 6

【 0 0 5 7 】 [評価例4] 下記の記録画像について、上記評価例1と同様に耐光性試験を行った。結果を表5に示す。

【0058】(実施例4)記録用耐光性付与剤であるポリマー3を1質量%になるようにインクジェットプリンター(商品名:DeskJet815C、ヒューレトパッカード社製)のインクに添加し、マゼンダ、シアンを

プリントした。

【0059】(比較例4)ポリマー3の代わりにポリマーA-3を用いたもの、耐光性付与剤を無添加のものについて同様にマゼンダ、シアンをプリントした。

[0060]

【表5】

No.		耐光性付与剤	マゼ	ンダ	シアン	
			2時間	8時間	2時間	8時間
実施的	i) 4 — 1	ポリマー3	3. 1	9. 9	5. 6	1 0. 3
比	4-1	ポリマーA-3	3. 8	1 2. 0	6. 2	1 l. 3
較例	4 – 2	_	5. 0	1 5. 5	8. 1	1 4. 1

[0061]

【発明の効果】本発明によって、インクジェット記録に

おける記録画像に充分な耐光性を与える耐光性付与剤を 提供できる。

フロントページの続き

(72)発明者 吉川 和美

埼玉県浦和市白幡5丁目2番13号 旭電化 工業株式会社内 Fターム(参考) 2C056 EA13 FC02 FC06

2H086 BA01 BA15 BA21 BA34 4J039 AD09 AD10 AD12 AD23 EA35 GA24